第 201 回創薬科学セミナー

創薬科学研究科 先端薬科学特論 単位認定

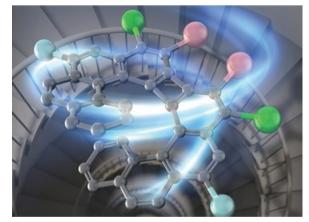
高歪中間体を用いる新規らせん分子の合成

岐阜薬科大学 教授 井川 貴詞 先生

2025年11月26日(水)16:30~18:00

創薬科学研究館 2 階講義室





井川教授のグループは、独自に開発した高歪中間体ベンザインの反応位置制御法を発展させ、多環式らせん分子の合成法を確立しています。現在は、多彩ならせん分子を合成し、3次元ディスプレィ等に応用可能な有機 EL 材料や新しい有機触媒、不斉配位子の創出を目指して研究を展開しています。

連絡先: 創薬科学研究科 山本 芳彦 yamamoto-yoshi@ps.nagoya-u.ac.jp